

檔 號：
保存年限：

國立高雄大學 函

地址：81148高雄市楠梓區高雄大學路700號
承辦人：楊淑蕙
電話：07-5919349
傳真：07-5919348
電子信箱：ysh825@nuk.edu.tw

受文者：國立高雄科技大學

發文日期：中華民國108年4月19日
發文字號：高大應化字第1080005591號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：ASML 微影技術training course (90648_1080005591_1_90648_1080005591_1.pdf)

主旨：本校謹訂於108年5月15日(星期三) 17:20-20:00舉辦

「ASML 微影技術training course」，以提供學生於半導體微影技術研習。敬邀各相關領域及系所師生踴躍報名參加，請查照。

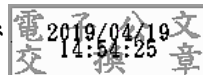
說明：

一、本校因辦理教育部深耕計畫-培育半導體光電製程產業跨域人才分項計畫，特於5月15日(星期三) 17:20-20:00舉辦「ASML 微影技術training course」，邀請專家學者提供半導體微影技術研習課程，以精進師生於該領域之學習。

二、報名網址：<https://bit.ly/2VwKaP9>。

正本：國立成功大學、國立中山大學、國立臺南大學、國立高雄科技大學、南臺學校財團法人南臺科技大學、國立高雄師範大學、義守大學、國立屏東大學

副本：本校應用化學系



國立高雄科技大學



1081006519 108/04/19